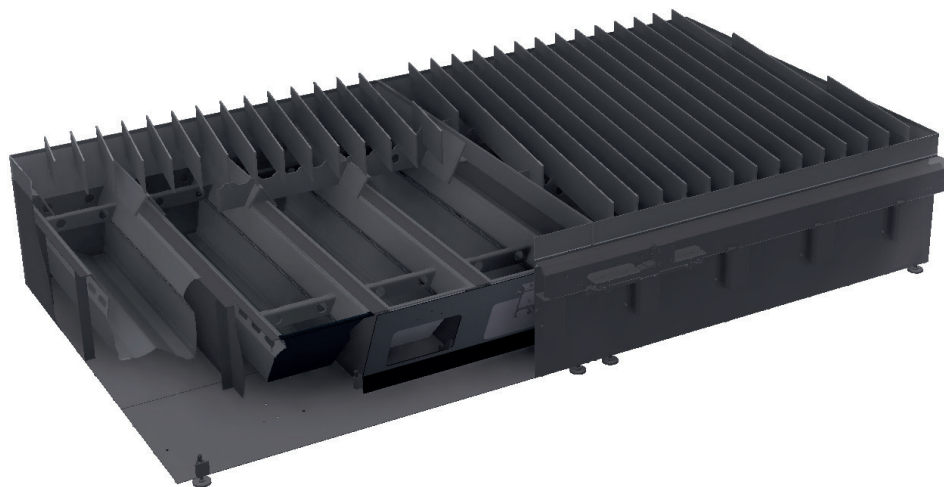


KemTab HiEnd

Obj.č.: 510 847



Oblast použití

- Pro plazmové řezání do 600 ampér (krátkodobě 800 A a více)
- Pro řezání autogenem, plechy do 300 mm tloušťky

Přednosti

- Použití při mimořádně vysokých proudech řezání a tloušťce materiálu je možné díky oddělení místa pro položení materiálu a konstrukce stolu a externí pneumatice
- Úspora nákladů na energii z důvodu nízkého objemu odsávání díky individuálnímu řízení odsávacích klapek použitého segmentu
- Žádný mechanický vliv na řezací zařízení při bezdotykovém elektronicky-pneumatickém řízení odsávacích klapek
- Úspora času a nákladů na čištění stolu díky velkým vanám na nečistoty a tím pádem větším časovým intervalům mezi čištěním
- Nižší opotřebení pneumatiky, protože jsou odděleny od proudu vzduchu

Charakteristika

- Nízký objem odsávání
- Robustní, samonosná podkladová plocha pro řezání
- Místo pro položení materiálu a nosná část stolu jsou odděleny
- Velké, zesílené vany na nečistoty
- Různé možnosti pneumatického řízení odsávacích klapek v jednotlivých částech stolu
- Proud vzduchu a mechanika jsou odděleny
- Modulární konstrukce

Technické údaje

Základní údaje

Šířka tabulky (Řezací podložka)	2.200 mm, 2.700 mm, 3.100 mm, 4.400 mm
Výška stolu	850 mm
Tabulka délky	Libovolný
Odstup segmentů	515 mm